# 静電噴霧堆積法を利用した円筒型固体酸化物形

# 燃料電池薄膜電解質製作

日大生産工(院) ○青木 貴裕 日大生産工(院) 青木 貴志 日大生産工 野村 浩司

# 1 まえがき

近年,世界的な二酸化炭素削減等の環境改善の動きに対応して,航空機においても高効率・省エネル ギー・低エミッションに関する抜本的な対応が検討 されている.具体的な方策として,従来からのジェ ットエンジン連結発電機および小型ガスタービンに よる補助動力装置 (Auxiliary Power Unit: APU)を, 高効率で低エミッションの新電源システムに替える 試みが為されている.新電源システムの候補として, 燃料電池が挙げられる<sup>(1)</sup>.中でも固体酸化物型燃料電 池(Solid Oxide Fuel Cell: SOFC)は,燃料電池の中で も高い発電効率,作動温度が高温であるため,高価 な触媒が不要,多様な燃料の直接内部改質利用など の利点を有し,小規模から大規模まで広範囲の分散 電源用途に期待されている.

燃料電池の構造は、平板型セルと円筒型セルに大 別され、開発がそれぞれ行われている.一般に平板 型セルは体積あたりの出力密度が高くコンパクト化 が図れる.一方、円筒型セルは熱衝撃に強く起動停 止に対する耐久性に富む<sup>(2)</sup>.将来的に航空機の燃焼器 に SOFC を組み込むことを目標とし、円筒型セルを 研究の対象とした. SOFC の短所である始動性の悪 さの問題が軽減され、また燃料配管の一部として組 み込むことが可能となると考えたからである.

本研究では、電解質膜の製作法として静電噴霧堆 積法(Electrostatic Spray Deposition: ESD)を採用し た. 我々の ESD 法は、電解質材料であるイトリア安 定化ジルコニア(Yttria Stabilized Zirconia: YSZ)を エタノール溶媒中にコロイド化させた YSZ コロイド 溶液に直流電圧を印加することで霧化させ、静電気 力により燃料極基盤に向かって加速、加熱された基 材上に電解質材料のみを堆積させる方法である.図1 に製作を試みる燃料極支持型円筒 SOFC の構造およ び計画寸法を示す.本報では、円筒型燃料極の製作 を行った.また、燃料極支持型円筒型 SOFC の燃料



Fig.1 Tabular Solid Oxide Fuel Cell.

極表面に ESD 法で電解質微粒子堆積層を均一に製作 する方法を確立するため, ESD 装置の設定パラメー タの検討を行った.電解質堆積層の観察には,観察 を容易にするため,模擬基材としてガラス管を使用 した.

## 2 実験装置および方法

### 2・1 燃料極の製作

酸化ニッケル(II)NiO および YSZ を質量割合 1:1 で混合した材料に,バインダーおよび増孔材である 小麦粉を 7.5 wt%を加えて燃料極材料粉末とした. 小麦粉をのぞく材料およびエタノール 60 mL を直径 3 mm の YSZ ボールが入った三角フラスコに入れ, マグネットスタラにより 21時間湿式ボールミル粉砕 した.粉砕後,蒸発皿に移しエタノールを蒸発させ, 蒸発皿からそぎ落とした材料を乳棒で材料を粉末状 にすり潰した.得られた粉末材料に小麦粉を加え, さらに純水を加えて粘土状にした.燃料極外径成形 型に空気が混入しないよう粘土材を挿入し,水圧 10 MPa でプレスを行った.プレス後,内径および端面 の成形を行い,型から燃料極を押し出し,乾燥をさ せた.乾燥後,1000 °C で 2時間焼結(一次焼結)

Adaptation of Electrostatic Spray Deposition to Thin-Electrolyte-Film Fabrication of a Tabular Solid Oxide Fuel Cell

Takahiro AOKI, Takashi AOKI and Hiroshi NOMURA

#### させた.

## 2・2 電解質膜の製作

電解質層のESDには、電解質材料であるYSZをエタ ノール中にコロイド化させたYSZコロイド溶液を使用 した.YSZ粉末0.5gとエタノール50mlを溶液100ml の三角フラスコに入れ、マグネットスタラにより直径3 mmのYSZボールを用いて18時間、1mmのYSZボール を用いて6時間湿式ボールミル粉砕した.粉砕後、溶液 をエタノールで4倍に希釈し一週間放置した.上澄み液 を孔直径0.8µmのフィルタでフィルタリングし、得ら れた溶液のエタノールを蒸発させ4倍に濃縮し、YSZ コロイド溶液とした.

ESD装置の概略を図2に示す. ESD装置は接地電極 兼ヒータ(カートリッジ型電気ヒータ,ヒータ取付台), 回転部(チャック,カップリング,電気モータ),噴霧 部(シリンジポンプ,ノズル,カラー<sup>(3)</sup>),および高電圧 電源から構成される.高電圧電源により,ノズルー接 地電極間に直流電圧を印加することで,シリンジポン プにより押し出されたコロイド溶液がノズル先端で霧 化され,クーロン力により接地電極に引き寄せられる.

ESDにおける噴霧の形状は種々の作動パラメータ により変化する<sup>(4,5)</sup>. 図3に, ESDにおける4つの噴霧形 態を示す. Mode Iでは,液糸先端よりブレイクアップ が起こり,噴霧が生成される. Mode IIでは,ノズル 先端に円錐形の液溜まりが形成され,その先端から噴 霧が生成される. Mode IIIおよびIVでは,ノズルの縁 の数箇所から噴霧が生成される. 印可電圧の増大に伴 って, ModeはIからIVに遷移する.本実験では,厚さ の均一な電解質堆積層が得られる均一噴霧になる条件 を選定する.

図4は、図2の噴霧部の詳細である. ノズル外直径は 0.65 mmで、カラー直径 $d_c$ は10 mm、カラー高さ $h_c$ は 10 mmで一定とした. その他のESD設定パラメータを 示す. ノズル先端ー導電体カラー距離をh、コロイド 溶液の供給速度をQ,ノズルー接地電極間印可電圧をV, 基材表面温度を $T_s$ 、ノズルー基材表面間距離をlと定義 した. これらの値を変化させて噴霧形状を観察した. 噴霧の実験では、基材に燃料極と同じ直径のガラス管 を用いた. これは、基材表面の条件を同一に保つため と、堆積層の観察が容易であるためである. 基材表面 温度は、予備実験において基材表面に薄膜K種熱電対 を接着し、電気ヒータ印可電圧と基材表面温度の関係 を調べ、実験時には電気ヒータ印可電圧で制御した. ただし、ESD直前に毎回ヒータ抵抗値を測定すること で、電気ヒータの劣化の有無の確認を行っている.

円筒型基材は、チャックで回転軸に固定した. 接地 電極兼カードリッジヒータを基材内径に挿入した. ヒ ータ外径と基材内径には、1 mmの隙間を設けること でヒータが基材の回転を妨げないようにした. ESD終 了後,光学顕微鏡および走査電子顕微鏡で電解質微粒 子堆積層表面の観察・評価を行った.

3 実験結果および考察



Fig.2 ESD apparatus.



Fig.4 ESD parameters.

# 3・1円筒型燃料極の製作

円筒型燃料極の製作に成功した.一次焼結前の燃料極寸法は,直径 5.8 mm,長さ 29 mm であったが, 一次焼結により収縮し,一次焼結後は直径 5.5 mm, 長さ 27.5 mm となった.電解質堆積層を成膜する際 には,燃料極は電解質堆積層と共に 1400 °C で二次 焼結される.試作した燃料極を二次焼結させた結果, 直径は 4.5 mm,長さは 23 mm になった.

#### 3・2噴霧形態

均一な電解質層を製作するには、均一な噴霧をESD 装置にて行う必要がある.製作したESD装置の噴霧観 察を行った.ESDにおける噴霧形態は4つあり、ノズル 先端の電界の状態および液体流量により噴霧形態は遷 移する.図5(a)は*I*を、図5(b)は*Q*を固定し、印加電圧を 徐々に増大させ、Modeが遷移する瞬間の電圧を調べた 結果である.実験は各QおよびIについて8回行い,その 平均値をプロットした.グラフ中の○プロットはMode Iが開始した電圧,△はMode IからIIに遷移した電圧, □はMode IIからIII,▽はMode IIIから IVに遷移した電 圧を示している.図5(a)から供給速度が増大しても噴霧 形態が遷移する境界電圧はMode IIIまであまり変化し ない.一方,図5(b)では,が増大するのに伴って噴霧 形態が遷移する境界電圧は増大した.接地電極が無限 に広い平板であれば,境界は原点を通る直線になると 考えられるが,本ESD装置の場合,接地電極が円筒で あり,また電気ヒータを保持する台なども設置されて いるため,境界は原点を通る直線にならなかったと考 えられる.

製作した実験装置において, Mode IIIおよびMode IV では、ノズルの縁の数箇所からブレイクアップが起こ り、噴霧が生成される.噴霧中にブレイクアップポイ ントの増減が観察され、均一で安定な噴霧を行うこと はできなかった. Mode I およびMode IIでは、均一な 噴霧が得られた. Mode Iの噴霧では, Mode IIの噴霧と 比較して噴霧角を鋭利にすることが可能である.円筒 型基材にESDを行う場合、基材の直径に比較して軸方 向に長く堆積層を製作しようとすると、噴霧の大半が 基材に付着せずに空中に舞ってしまう.そのため,噴 霧角を鋭利にして噴霧直径を小さくするほど、基材に 付着する噴霧の量が増え, 電解質膜を製作する時間の 短縮と使用材料量の削減が可能となる.ただし、Vを 小さくするとYSZ微粒子が基材に付着時の衝撃が減少 するので、Mode IとIIの遷移点付近の噴霧を円筒型燃料 電池のESDに適した噴霧とした.将来,基材の軸方向 に長く堆積層を製作する際には、ノズルを基材軸方向 に移動させながらESDを行うのがよいと考えられる.

#### 3・3噴霧角

噴霧角は鋭利なほど本研究には適している.噴霧 角はノズル先端から導電体カラーの距離 hに強く依 存する.カラーはノズル先端の電界を弱める作用が ある.ノズル先端の電界を弱めることで噴霧形態を Mode I と II の遷移点付近に保ちながら, YSZ 微粒 子が基材に付着時の衝撃を増大させるために Vを増 大させることが可能となる.図6は、hを 0~5 mm の範囲で変化させ、噴霧形態を Mode I と II の遷移 点付近に保った場合の噴霧角の変化を示す.噴霧形 態を保つため、hの増大に伴って Vは減少している. hを増大させると噴霧角が増大することがわかる.hを 0 mm にした場合、噴霧は生成されなかった.

### 3 · 4 電解質の欠陥

コロイド溶液の溶媒であるエタノールを基材表面 到達前に蒸発させ、電解質微粒子のみを基材に均一 に堆積させることを目的とし、基材表面温度 $T_s$ を 200, 250、および 300 °C と変化させて、電解質微粒子堆 積層表面の観察を行った.  $T_s$ を 350 °C として行った 実験で、基材を固定しているチャックが融解してし まったため、 $T_s$ の上限は 300 °C とした. 図 7 は、 $T_s$ を



Fig.5 Mode transition map of spray. (a)voltage and flow rate, (b)voltage and distance.



T<sub>s</sub>: 300 °C



変化させて堆積させた堆積層表面の光学顕微鏡画像 である.  $T_s$ が 200 °C の場合, コロイドの溶媒であ るエタノールが基材表面で蒸発したためにできた円 形の模様が観察された. エタノール液滴が堆積層表 面に到達してしまうと, それまでにできた堆積層を 破壊してしまい, 電解質膜の欠陥につながる.  $T_c$ を



Fig.8 Backlit image of a deposited layer.



300 °C まで昇温させれば,エタノール液滴による模様は観察されなくなった.

# 3・5 電解質微粒子堆積層の均一性

これ以降の実験は、噴霧形態を Mode Iと II の遷 移点に近い Mode I になるように Vを設定し, hを1 mm, T<sub>s</sub>を 300 °C とした. ノズルから基材表面距離 1を 20, 30, および 40 mm と変化させ, ESD を行 った. コロイド供給速度 Qに関しては、減少させる とコロイドが十分に帯電し、噴霧される液滴が微細 になり、緻密な電解質堆積層を製作することできる と考えられるので、本実験では 1.0 ml/h とした.円 筒基材には、堆積層厚みの分布を把握するため、堆 積層が付着した基材の後方から均一な白色ライトを 照射し、透過光強度を 256 輝度階調のデジタル画像 から測定した.撮影した画像を図8に示し、その結 果を図9に示す. 縦軸は, 最大輝度(=255)から測 定された輝度を差し引き、その値を 255 で割った値 である.1の増大に伴って堆積層が薄くなっているこ とがわかる. 電解質材量の有効利用と製作時間短縮 のためには1は減少させたほうが良いが、電解質堆積 層が 7.5 mm 以上均一に堆積させようとすると 1を 40 mmにする必要があることがわかった.図10は, 電子顕微鏡により観察した, 1が 40 mm の条件で得 られた堆積層の表面画像である.画像から,製作し た電解質堆積層には凹凸などの欠陥がないことがわ かる.



Fig.10 SEM image of a deposited layer surface.

# 4 まとめ

燃料極支持型円筒SOFCの電解質膜製作に適した ESD装置の設定パラメータの検討を行った.以下に得 られた知見を列挙する.

- 製作した ESD 装置により均一で安定な噴霧が行 えるのは、噴霧形態が Mode I および II のときで ある.
- (2) 噴霧形態が Mode I と II の遷移点に近い Mode I, ノズル先端-導電体カラー距離が 1 mm, コロ イド溶液の供給速度が 1.0 ml/h, ノズルー基材表 面間距離が 40 mm,基材表面温度が 300°C の条 件が、本研究で製作しようとする円筒型燃料電 池の電解質膜製作に適している ESD 装置の設 定パラメータであることがわかった。

## 「参考文献」

 田口秀之,岡井敬一: JAXAにおける未来型 航空エンジンシステムの研究,日本ガスタービン 学会誌Vol.40, No.3(2012), 101-105

2) 泉政明:フラットチューブ構造の固体酸化 物形燃料電池における燃料ガス供給法の評価,日 本機械学会論文集(B編), (2008),774-778

3) Hiroshi Nomura, Sandeep Parekh, J.Robert Selman, Said Al-Halla, Fabrication of YSZ electrolyte using electrostatic spray deposition , Journal of Applied Electrochemistry, 35(2005), 61 - 67.

4) Hiroshi Nomura, Sandeep Parekh, J.Robert Selman, Said Al-Hallaj, Fabrication of YSZ electrolyte for intermediate temperature solid oxide fuel cell using electrostatic spray deposition II (Cell performance), 35(2005), 1121 - 1126.

5) 野村浩司:静電噴霧堆積法を用いた固体酸 化物型燃料電池の電解質薄膜制作,電気学会金 属・セラミックス研究会資料,(2006),9-12.